(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許番号

第2509030号

(45)発行日 平成8年(1996)6月19日

(24)登録日 平成8年(1996)4月16日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
C08J	9/00	CES		C08J 9/	/00 CES	A
# C08L	23: 10	•		CO8L 23:	: 10	

請求項の数8(全 5 頁)

(21)出願番号	特願平3-297128	(73)特許権者	591253180
			中国科学院化学研究所
(22)出顧日	平成3年(1991)11月13日		中華人民共和国100080北京、ハイティエ
			ンチュー、チョンクアンチュン、ペイイ
(65)公開番号	特開平6-100720		ーチエ・2ハオ
(43)公開日	平成6年(1994)4月12日	(72)発明者	シュー・マオ
(31)優先権主張番号	90109050-6		中華人民共和国100086北京、ハイティエ
(32)優先日	1990年11月13日		ンチュー、パオフーシー(番地の表示な
(33)優先権主張国	中国 (CN)		し) 942/507
		(72)発明者	フー・シールー
			中華人民共和国100080北京、ハイティエ
			ンチュー、チョンクアンチュン(番地の
			表示なし) 813/509
		(74)代理人	弁理士 青山 葆 (外1名)
		審査官	泰川 聡
		WAH	APPA II AND
			最終質に続く
			取料貝に続く

(54) 【発明の名称】 超透過性ポリプロピレンのミクロポーラスフィルム及びその製造方法

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 流量平均孔径が200~800Å、25 $^{\circ}$ ででの窒素透過係数が $1\sim5\times10^{3}$ ml/cm・sec・at m、フィルム面内の各方向での力学的性能が均一で、延伸強度が $60\sim150$ MPaであることを特徴とする $^{\circ}$ 型結晶含有率が高い(K>0.5) オリジナルポリプロピレンフィルムより二軸延伸して得られる超透過性ポリプロピレンのミクロポーラスフィルム。

【請求項2】 気孔率が30~35%であることを特徴とする請求項1記載の超透過性ポリプロピレンのミクロ 10ポーラスフィルム。

【請求項3】 90%流量孔径と流量平均孔径との比が 2以下であることを特徴とする請求項1あるいは2記載 の超透過性ポリプロピレンのミクロポーラスフィルム。 【請求項4】 破壊伸びが30~200%で、ヤング率 2

が0.4~1.2 G Paであることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の超透過性ポリプロピレンのミクロポーラスフィルム。

【請求項5】 高い β 型結晶の含有率(K)を有する均一なオリジナルポリプロピレンフィルムを二軸延伸して、K値を0.5以上にする必要があるが、0.7以上の方がより好ましく、同時二軸延伸、遂次二軸延伸あるいは数回二軸延伸方式が用いられ、延伸時の温度は $80\sim140$ ℃、好ましくは $90\sim130$ ℃で、二軸延伸面積比は $1.5\sim20$ 、好ましくは $2\sim10$ で、延伸時、単一方向での歪み速度は $10/\min$ 以下で、二軸延伸したミクロポーラスフィルムに対して緊張熱定型を行って、熱定型温度が $100\sim140$ ℃で、時間が $0.5\sim5$ 分であることを特徴とする β 型結晶含有率が高い(K>0.5)オリジナルポリプロピレンフィルムより二軸延伸して得

る超透過性ポリプロピレンのミクロポーラスフィルムの 製造方法。

【請求項6】 多ロール冷却方式により高いβ型結晶の 含有率を有する均一なオリジナルポリプロピレンフィル ムを得ることを特徴とする請求項5記載の超透過性ポリ プロピレンのミクロポーラスフィルムの製造方法。

【請求項7】 冷却ドラムを取り付け、フィルムの片側 に送風するあるいは放射加熱の方式で高い β型結晶の含 有率を有する均一なオリジナルポリプロピレンフィルム を得ることを特徴とする請求項5記載の超透過性ポリプ 10 ロピレンのミクロポーラスフィルムの製造方法。

【請求項8】 冷却ロール、冷却ドラムの周りにカバーを取り付け、冷却時のフィルム周辺の環境(温度)を均一に保持することを特徴とする請求項5記載の超透過性ポリプロピレンのミクロポーラスフィルムの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は超透過性ポリプロピレンのミクロポーラスフィルム及びその製造方法に関するものである。このフィルムはβ型結晶の含有率が高い均一 20 なポリプロピレンフィルムを二軸延伸して得たもので、気孔率が高く、孔径の分布が均一で、気体液体の透過性や力学的性質が優れている。

[0002]

【従来の技術】周知のように、固体ポリマーを適当の条 件下で延伸すると白くなることがあり得る。これは延伸 中試料の中にミクロな界面あるいはスリットが現れてく るためである。ミクロポーラス材料の重要性が認識され るにつれ、70年代既に延伸法によってポリプロピレン のミクロポーラスフィルムの製造が始まった。一般的 に、核剤を混入あるいは核剤なしで先ずβ型結晶を育成 してから延伸するような方法が用いられる。それ以外 に、他のポリマーや無機物を混入した後延伸し、ポリプ ロピレンのミクロポーラスフィルムを得る方法もある [フジヤマら (M. Fujiyama et al.), ジェイ・アプ ライ・ポリム・サイ (J. Appl. Polym. Sci.),36, 985-1066(1988)及び中国特許CN1034 375A]。従来の方法で得られたミクロポーラスフィ ルムの気孔率が一般的に低く、特に窒素透過量が低い。 気体や液体の透過性が悪いのはミクロ孔が表面上に集中 40 しているためと考えられる。これらの膜材料はコンデン サーの隔膜などの誘電材料あるいは合成紙の製造に使え るが、分離用フィルムとしては利用できない。また、そ れ以外の方法も用いられている。

【0003】まず試料を特定の方向に一軸配向し、熱処理により硬化弾性膜を得る。さらに延伸状態を保ったままにこの硬化膜を熱定型させるのである[US Patent 3801404(1974)]。このミクロポーラスフィルムは比較的高い気孔率と優れた気体液体の透過性能を持ち、分離用膜として利用できる。例えば、商標セルガ 50

ード(Celgard)の市販膜はその利用例である。このフィルムの欠点として、力学的性能が悪く、特に横方向の延伸強度が極めて低い。縦横方向の延伸比は10:1程度である。また、孔径の構造も悪く、細長型が多いことなどが挙げられる。さらにこのフィルムの場合、製造工程が非常に複雑なため、汎用には至らなかった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、優れた力学的性質と高い気体液体の透過性を有するポリプロピレンのミクロポーラスフィルム及びその製造方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、流量平均孔径 が200~800Å、25℃での窒素透過係数が $1\sim5$ × 10^{-3} ml/cm・sec・atm、フィルム面内の各方向での 力学的性能が均一で、延伸強度が $60\sim150$ M Paで あることを特徴とする β 型結晶含有率が高い(K>0.5)オリジナルポリプロピレンフィルムより二軸延伸し て得られる超透過性ポリプロピレンのミクロポーラスフィルムを提供する。

【0006】一般的に、泡圧力一溶媒流速測定法(R. E. Kesting, "Synthetic Polymeric Membrane s", 2nd Ed., John Willey & Sons, 1985)によって、ミクロポーラスフィルムの平均孔径および孔径の分布を評価することができる。この方法によって得られる積分流量一孔径依存関係において、50%の積分流量に対応する孔径は流量平均孔径(Φ_{sv})、90%に対応する孔径は流量平均孔径(Φ_{sv})と言い、さらに両者の比 Φ_{sv} / Φ_{sv} によって、孔径の分布幅を評価できる。本発明のポリプロピレンのミクロポーラスフィルムの気孔率はおよそ30~35%、流量平均孔径は200~800Å、90%流量孔径と流量平均孔径との比(Φ_{sv} / Φ_{sv})が2以下、孔径が比較的均一である。図1に、本発明のミクロポーラスフィルム表面の走査型電子顕微鏡写真を示す。

【0007】本発明で得たポリプロピレンのミクロポーラスフィルムは優れた気体液体の透過性能を示す。25℃での窒素透過係数Pは1~5×10³ ml/cm・sec・atmに達している。膜の力学的性能が優れており、膜面内の各方向での性能が均一である。室温では延伸強度は60MPa以上、その最大値は120~150MPaである。また、平均破壊伸びは30%以上、その最大値は150~200%に達している。この膜のヤング率は0.4~1.2GPaの程度である。中国規格GB−1040−79(プラスチックの引張試験方法)に従って、フィルムの機械的性質を測定した。透過係数Pは、式:P=Qd/pAt(式中、Qは、フィルムにかかる圧力差p下で、時間tにおいて面積Aおよび厚さdのフィルムを透過するガスの体積である。)に従って求められる。

【0008】ポリプロピレンのミクロポーラスフィルム

自身は疎水性であるが、混合法や表面塗布法で親水性グループを付着させる方法があるが、表面活性剤の導入あるいは化学的方法などで表面の組成を変え、表面の親水性を向上させる方法もある。本発明は上述したミクロポーラスフィルムの製造方法をも提供する。

【0009】従って、本発明は、高い β 型結晶の含有率 (K)を有する均一なオリジナルポリプロピレンフィルム を二軸延伸して、K値を0.5以上にする必要がある が、0.7以上の方がより好ましく、同時二軸延伸、遂 次二軸延伸あるいは数回二軸延伸方式が用いられ、延伸 10 工程も採用できる。 で、二軸延伸時の面積比は $1.5\sim20$ 、好ましくは $2\sim10$ で、延伸時、単一方向での歪み速度は $10/\min$ 以下で、二軸延伸したミクロポーラスフィルムに対して 緊張熱定型を行って、熱定型温度が $100\sim140$ で は二軸方向の歪み に同じ倍率で延伸す では二軸方向の歪み がほぼ同じである。 温度や歪み速度などで、時間が $0.5\sim5$ 分であることを特徴とする β 型結晶含有率が高い(K>0.5)オリジナルポリプロピレンフィルムより二軸延伸して得る超透過性ポリプロピレンの範囲はより望まして のミクロポーラスフィルムの製造方法を提供する。

【0010】この方法の主な特徴は、溶融状態から作成 20 したβ型結晶の含有率の高いポリプロピレンフィルムを 二軸方向に均一に延伸し、ミクロポーラスフィルムを得 るのである。

【0011】ポリプロピレン樹脂中に核剤を混入すると、 β 型結晶を含んだオリジナルポリプロピレンフィルムが得られる。文献[中国特許CN1004076B:朱誠身、潘覧元、"塑料加工応用(プラスチックの加工と応用)"、No.3、1(1986)]に掲載された核剤を用い、決められた条件下で結晶化させると、 β 型結晶の含有率の高いポリプロピレン原材料を得ることができた。溶融状態の温度を180~250℃、冷却温度を90~130℃に選定した。

【0012】本発明のミクロポーラスフィルムにおいて、 β 型ポリプロピレン結晶の含有率をKで表すことにする[ターナー・ジョーンズ(A.Turner-Jones),アイズルウッド($Z.M.Aizle\ Wood$),ベッケルト(D.R.Beckelt),マクロモル・ケム(Macromol,Chem.),7.5,134(1964)]。 K値を0.5以上にすることが必要で、0.7以上にすることがより望ましい。【0013】本発明において、オリジナルポリプロピレ 40ンの β 型結晶の含有率を均一にすることが重要である。そうでなければ、平均K値が高くなるとフィルムの透過率は $2\sim3$ 桁以上落ちる。

【0014】β型結晶の分布が均一で、その含有量が高いオリジナルポリプロピレンフィルムを得るために、本発明では多ロール冷却方式でフィルム両面の冷却条件をほぼ同じにした。また、冷却ドラムを取り付け、フィルムの外側に送風あるいは放射加熱の方法なども利用できる。これらの方法では、ロールとドラムの温度、通気強度及び放射加熱の条件を厳密にコントロールすることが 50

必要である。また、冷却ロール、冷却ドラムの周りにカバーを取り付け、フィルムの環境(温度など)を均一に保つことが望ましい。

【0015】本発明では、互いに垂直な二方向で二軸延伸する方法を用いることが好ましい。この方法には、2つの方向に同時または遂次に延伸するような2つの方式がある。どちらでもミクロポーラスフィルムを形成することができる。縦方向の強度、ヤング率などの力学的性能を向上させるために、二軸方向で数回延伸するような工程も採用できる。

【0016】一般的に孔径を均一にするには、二軸方向に同じ倍率で延伸することが大切である。同時二軸延伸では二軸方向の歪み速度(単位時間当たりの歪み変化)がほぼ同じである。一方、遂次二軸延伸では二軸方向の温度や歪み速度などが多少違ってくる可能性がある。

【0017】本発明の方法において、二軸延伸時の温度を80~140℃の範囲に設定したが、90~130℃の範囲はより望ましかった。つまり、温度が高過ぎると気孔ができにくくなる。温度が低過ぎると延伸性が劣ってしまうためである。

【0018】本発明の方法において、二軸延伸面積比(二軸延伸前後におけるフィルム面積の増加倍率、即ち、延伸前のフィルム面積に対する延伸後のフィルム面積の比)を1.5~20にしたが、より望ましい範囲は2~10であった。また延伸方式が違っていても望ましい延伸倍率の範囲はそれほど違わない。しかし、延伸倍率が小さ過ぎるとミクロ孔の膨張が不充分となり、大き過ぎるとミクロ孔の口は再び閉じることになる。

【0019】二軸延伸時、歪み速度はミクロポーラスフィルムの形成に影響を与える。本発明は単一方向の歪み速度を10/minより低くすることを提案する。歪み速度は、延伸方向における試料の寸法Dに対する延伸速度Vの比として求められる。本発明で使用する歪み速度は、V/Do(式中、Doは延伸前の試料の寸法である。)と定義される初期歪み速度である。二軸延伸で得たミクロポーラスフィルムに対して緊張下熱定型(ヒートセット)を行い、構造安定性と膜表面の平坦性を向上させることができた。熱定型の温度を110~140℃に、時間を0.5~5minに設定するのが望ましい。

【0020】本発明で得たポリプロピレンのミクロポーラスフィルムは、その気孔率、気孔の構造及び気体液体の透過性能の良さによって、色々な目的に利用できる。例えば、気体分離膜などの基膜、無菌包装無菌帳などの医学用機能性材料、電池の隔膜、通気性防水材料、特種包装材料、工業または軍事用一回用保護着物、気体液体の精製ろ過などの用途に使用できる。

[0021]

【実施例】以下、実施例により本発明を説明する。 【0022】実施例1

K値0.85の均一なオリジナルポリプロピレンフィル

ムを110℃で同時二軸延伸して、ミクロポーラスフィ ルムを得た。延伸方向での歪み速度は 1.3 / min、延伸 面積比は2.7であった。熱定型条件は130℃で1分 間であった。透気法で測定した窒素透過係数P=1.7 3×10⁻³ ml/cm·sec·atm、流量平均孔径Φ... が69 0 Åであった。

【0023】実施例2

K値0.84の均一なオリジナルポリプロピレンフィル ムを110℃で同時二軸延伸し、面積比は6であった。 し、平均値30.4%を得た。また、市販膜セルガード (Celgard) 2400に対して同じ測定方法で得た値は 約32%で、本実施例の値とは互いに近い。

[0024]

【表1】

No.	気孔率(%)	No.	気孔率(%)
1	3 0	6	3 0
2	3 1	7	3 3
3	2 9	8	3 0
4	3 0	9	3 0
5	3 1	1 0	3 0

* K値0.80の均一なオリジナルポリプロピレンフィル ムを110℃で同時二軸延伸し、面積比は5であった。 泡圧力-溶媒流速法 [ケスティング(R.E.Kestin g), "シンセティク・ポリマー・メンブラン (Synthe tic polymeric membranes)",第2版,1985] で測定した流量平均孔径Φ**が470Å、90%流量孔 径Φ₉₀ が880Å、両者の比Φ₉₀ /Φ₄₀ が1.87であ った。

【0026】実施例4

数個のサンプルを用いて測定した膜の気孔率を表1に示 10 K値0.82の均一なオリジナルポリプロピレンフィル ムを115℃で遂次二軸延伸し、延伸倍率は互いに異な っていた。得られたフィルムの窒素透過係数と延伸面積 比との関係を図2に示す。延伸面積比が3の時、透過係 数Kは最大となった。

【0027】実施例5

K値0.82の均一なオリジナルポリプロピレンフィル ムを115℃で同時二軸延伸した。延伸倍率の異なった フィルムの力学的性質を、温度20℃、引っ張り速度1 Ocm/minの条件で測定したが、測定結果を表2に比較 20 する。

[0028] 【表2】

【0025】実施例3

サンプル 延伸面積比 ヤング率(GPa) 延伸強度(MPa) 破壊伸び(%)

1	4.4	0.51	7 0	1 3 5
2	7.8	0.65	105	7 5
3	10.2	0.67	9 3	6 0
4	13.0	1.08	1 3 3	4 0

【0029】実施例6

※に比較する。

異なった K 値のオリジナルポリプロピレンフィルムを 1 30 【0030】 15℃で同時二軸延伸し、ほぼ同じ延伸条件下で得たミ 【表3】

クロポーラスフィルムの窒素透過係数、平均孔径を表3%

K	P(ml∕cm⋅sec⋅atm)	Ф _в (Å)
0.76	2.03×10^{-3}	630
0.79	2.10×10^{-3}	732
0.89	4.35×10^{-3}	766

【0031】実施例7

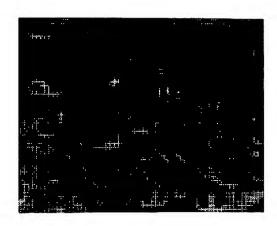
K値0.71の均一なオリジナルポリプロピレンフィル ムを120℃で同時二軸延伸し、面積比は4.1であっ た。2.5大気圧で平均粒径600Åの架橋したポリス チレンーアセトンの白濁液をろ過して、完全透明でクリ ーンな液体を得ることができた。

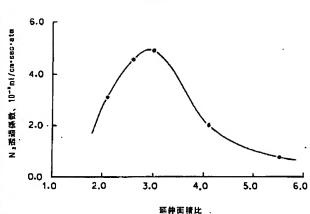
【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のミクロポーラスフィルム表面の結晶 構造の走査型電子顕微鏡写真を示す。

40 【図2】 窒素透過係数の延伸面積比依存性を示すグラ フである。







【図2】

フロントページの続き

(72)発明者 クアン・チアユー

中華人民共和国100862北京、サンリーへ ー、サンチュー(番地の表示なし) 16 /5

/5

(72)発明者 スン・シアンミン

中華人民共和国100080北京、ハイティエンチュー、チョンクアンチュン(番地の表示なし) 90/507

(72)発明者 ウー・ウェイ

中華人民共和国100083北京、ベイジング・リンシュエユアン(番地の表示な

し) 32/11

(72)発明者 チュー・ウェイ

中華人民共和国100080北京、ハイティエンチュー、チョンクアンチュン(番地の

表示なし) 90/108

(72)発明者 チャン・シエン

中華人民共和国100084北京、チンフアー ユアン(番地の表示なし) 5/509 (72)発明者 マー・ツーミエン

中華人民共和国100080北京、ハイティエ ンチュー、チョンクアンチュン(番地の

表示なし) チアー10/111

(72)発明者 ハン・チー

中華人民共和国100084北京、チンフアー

ユアン(番地の表示なし) 3/611

(72)発明者 リウ・シャンチー

中華人民共和国100084北京、チンフアー

ユアン(番地の表示なし) 3/612

(56)参考文献 特開 昭64-54042 (JP, A)

特開 昭63-199742 (JP, A)

特開 昭63-117043 (JP, A)

特開 昭61-281105 (JP, A)

総合化学研究所編「現場マニュアルX

巻 延伸加工技術編」丸善(昭和46年11

月) 第87~第89頁及び第165~第166頁